

This website uses cookies to improve the user's experience during working with our network and to provide users with dedicated services and functions. By further use you agree with that.OKDetails

Endereço

ANNEALSYS

Bâtiment T2, PIT de la Pompignane
Rue de la Vieille Poste
34055 Montpellier Cedex 1

PRODUTOS / MÁQUINAS

AnnealSys designs and manufactures systems for:

Rapid Thermal Processing (RTP)
Rapid Thermal Chemical Vapor Deposition (RTCVD)
Low Pressure Chemical Vapor Deposition (LPCVD)
Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD)

Applications are Research and Development, Quality Control, niche Production applications in the fields of Silicon and Compound Semiconductors, MEMS, Solar Cells, Glass ...

Annealsys offers service in rapid thermal annealing process from small pieces of wafers up to 6-inch diameter.

Annealsys has additional activities in service and refurbishing of Jipelec RTP systems

Company Profile of **ANNEALSYS**

A service of glasssglobal.com, an affiliate of glasssglobal group.

O material impresso endereço que você é autor e pertence à empresa ou ao seu terceiro Marketing Agency, e todos os direitos reservados. Qualquer usuário que acessa esse material poderá fazê-lo apenas para seu próprio uso pessoal, bem como a utilização desse material é de risco exclusivo do Utilizador. A redistribuição ou exploração comercial de material, tais endereço é expressamente proibida. Sempre que tal material endereço é fornecido por um terceiro, cada utilizador concorda em observar e estar vinculado aos termos específicos de utilização aplicáveis a material notícia. Glass Global não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer informação contida em qualquer endereço ou sites externos referidos no presente impresso. www.glasssglobal.com - O Portal Internacional para a Indústria do Vidro - Ogis GmbH